



FotoResist Mewhell II y Productos Auxiliares

FotoResist Mewhell II : Laca fotosensible negativa para la fabricación en pequeña escala y prototipos de circuitos impresos, clichés para tampografía y grabado de metales en general.

Presentación: caja conteniendo fotoresist en envase de 250 cc, revelador y solución protectora botella de 1 lt con revelador incluido.

Degrasol CI : Crema abrasiva para remover eficazmente el óxido y la grasitud superficial en las planchas de cobre, dejando la superficie apta para la aplicación del fotoresist Mewhell II.

Presentación: potes de 250 gr, 500 gr y 1 kg

Desengrasante FW: Usado en lugar del agua en el pulido con lija al agua de las planchas de acero para clichés de tampografía. Provee lubricación y evita la redeposición de grasas, aceites, y partículas sólidas removidas.

Presentación: botellas de 250cc y 1lt

Diluyentes: Reducen la concentración de los sólidos del fotoresist, aumentando o disminuyendo la velocidad de secado.

Tipos: Diluyente de secado rápido: Diluyente FR
Diluyente de secado normal: Diluyente FN
Diluyente de secado lento: Diluyente FL

Presentación: botellas de 250cc y 1 lt

Pretratamientos para Cobre y Aceros: Promueven la adhesión del FotoResist Mewhell II en las planchas de acero, y aumenta la resistencia a la re-oxidación del cobre luego de la limpieza previa.

Presentación: botellas de 250cc y 1 lt

Protector Antióxido: Protector para planchas de acero para clichés tampográfico, de fácil remoción, y no tóxico.

Presentación: potes de 250 gr y 1 kg

Removedor Acuoso FWR: Elimina las capas de fotoresist endurecidas con la luz ultravioleta. No apto para bases de aluminio y estaño.

Presentación: botellas de 250cc y 1 lt

Revelador FotoResist: Polvo soluble en agua para disolver las zonas no expuestas del fotoresist.

Presentación: envases de 50gr y 100gr

Solución Protectora: Usada sobre la película de fotoresist antes de exponerla a la luz ultravioleta, la aísla de la fotografía o dibujo, y mejora el curado.

Presentación: botellas de 100cc

Solvente Removedor – Limpiador FSR: Con una base de solventes, posee el mismo uso que el Removedor Acuoso FWR, y para la limpieza general de las herramientas de trabajo. Especialmente adecuado para remover el fotoresist sobre bases de aluminio y estaño.

Presentación: botellas de 250cc y 1 lt